

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 282 回委員会議事録

1. 日 時：平成 30 年 2 月 7 日 (水) 12:30-12:50
2. 場 所：キャンパス・イノベーションセンター(CIC)東京 1 階 国際会議室
3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 金原粲 (東京大学), 安田幸夫 (名古屋大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 高橋清 (東京工業大学), 斉藤伸 (東北大学), 徳田崇 (奈良先端科学技術大学院大学), 藤原康文 (大阪大学), 宮崎誠一 (名古屋大学), 八瀬清志 (産業技術総合研究所), 市川昌和 (東京大学), 木村滋 (財高輝度光科学研究センター), 権田俊一 (大阪大学), 桜庭裕弥 (物質・材料研究機構), 酒井朗 (大阪大学), 野矢厚 (北見工業大学), 福井孝志 (北海道大学), 宮崎照宣 (東北大学), 大泊巖 (早稲田大学), 堀勝 (名古屋大学), 小松寛 (富士フイルム㈱), 林司 (日新電機㈱), 原直紀 (㈱富士通研究所), 潮嘉二郎 (㈱ニコン), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 杉山弘樹 (日本電信電話㈱), 祖父江進 (㈱デンソー), 大沢健太 (凸版印刷㈱), 濱村浩孝 (㈱日立製作所), 藤井映志 (パナソニック㈱), 大久保裕夫 (㈱アルバック), 東雲秀司 (東京エレクトロテクノロジーソリューションズ㈱), 三浦博 (㈱リコー), 岸貴志 (旭化成エレクトロニクス㈱), 守山美希 (豊田合成㈱), 関淳志 (旭硝子㈱)

4. 配布資料

(1)第 281 回委員会議事録 (案)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎審議事項

1. 委員の異動

近藤委員長より、委員の交代、退任について説明があり、承認された。

[交代] 旭硝子 退任：青峰信孝、就任：関淳志

[退任] 益一哉 (東工大)、二本正昭 (中央大)

2. 2018 年 4 月研究会

北川委員より、4 月の研究会について説明され、承認された。

➤ 研究会テーマ「生体発電や生体を模したエネルギー生成技術」(共催 174 委員会)

日程：2018 年 4 月 16 日 (月)

委員会：12:00-13:00 (昼食付き)

研究会：13:10-17:10

意見交換会：17:30-19:00

場所：京都テルサ 東館 3 階 B・C 会議室

3. 2018 年 6 月研究会

大見委員 (森本委員代理) より、6 月の研究会について説明され、承認された。

➤ 研究会テーマ「最先端薄膜作製技術-AI 支援ファブオペレーション、及び気相・液相を介する薄膜プロセスと in-situ 観測」

日程候補：2018年6月14日（木）、7日（木）

委員会：12：00－13：00（昼食付き）

研究会：13：10－17：30

場所候補：CIC 東京、東京都立産業技術研究センター

4. 2018年7月薄膜工学セミナー

大見委員より、薄膜工学セミナーのプログラム案が説明された。プログラムの確定後、年度内に委員向けにご案内し、また、131委員会のホームページを東工大のサーバーで公開することが説明され、承認された。

5. 第31回国際真空ナノエレクトロニクス会議の協賛依頼

近藤委員長より、第31回国際真空ナノエレクトロニクス会議の158委員会からの協賛依頼について説明され、承認された。

以上